cord Display Form

## WEST

## **End of Result Set**

Generate Collection Print

L5: Entry 141 of 141

File: DWPI

Nov 15, 1980

DERWENT-ACC-NO: 1981-04429D

DERWENT-WEEK: 198104

COPYRIGHT 2002 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Tin (alloy) plated copper wire prodn. - involves first electroplating wire with

nickel or cobalt, to avoid copper-tin inter-diffusion during drawing

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD

FURU

PRIORITY-DATA: 1979JP-0054488 (May 2, 1979)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 55146806 A

November 15, 1980

000

INT-CL (IPC): C25D 5/10; H01B 13/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP55146806A

BASIC-ABSTRACT:

nim FP100001.0 <

The wire is made by preparing a copper (alloy) elementary wire, electrically plating nickel, cobalt, or an alloy thereof to a thickness above 0.05 microns onto the wire, electrically plating tin (alloy) on the first plated film and drawing the wire to reduce cross section by above 60%.

The tin (alloy) layer improves corrosion resistance and solder connection property of copper (alloy) wire and also prevents degradation of the elementary wire by rubber, or plastic insulating material coating. The nickel or cobalt plated layer prevents direct contact of copper with tin layer. Thus prevents diffusion of Cu and Sn and formation of an intermetallic compound there-between by mechano-chemical reaction under the drawing stress.

TITLE-TERMS: TIN ALLOY PLATE COPPER WIRE PRODUCE FIRST ELECTROPLATING WIRE NICKEL COBALT AVOID COPPER TIN INTER DIFFUSION DRAW

ADDL-INDEXING-TERMS:

ALLOY

DERWENT-CLASS: M11

CPI-CODES: M11-A02; M11-A06; M11-B04;

Ø

Dones

```
=> s jp55146806/pn
              1 JP55146806/PN
L1
=> d all
L1
     ANSWER 1 OF 1 CAPLUS COPYRIGHT 2002 ACS
AN
     1981:129484 CAPLUS
DN
     94:129484
     Tin or tin alloy-plated copper wire
TI
     Furukawa Electric Co., Ltd., Japan
PA
     Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 4 pp.
     CODEN: JKXXAF
DT
     Patent
LΑ
     Japanese
     H01B013-00; C25D005-10
IC
     72-6 (Electrochemistry)
CC
     Section cross-reference(s): 76
FAN.CNT 1
     PATENT NO.
                      KIND DATE
                                            APPLICATION NO.
                                                             DATE
     JP 55146806
PΙ
                       A2
                            19801115
                                            JP 1979-54488
                                                             19790502 <--
     Sn- or Sn-alloy-plated Cu wire is obtained by electroplating Ni, Co, or
ÀΒ
     Ni-Co to a thickness of .gtoreq.0.05 .mu., electroplating Sn or Sn alloy,
     and drawing (redn. rate .gtoreq.60%).
     wire tin electroplating copper
ST
IT
        (copper, electroplating with tin or tin alloy)
IT
     Tin alloy, base
     RL: PREP (Preparation)
        (electroplating of, on copper wire)
     7440-31-5, uses and miscellaneous
ΙT
     RL: PRP (Properties)
        (electroplating of, on copper wire)
```

=>

## (9) 日本国特許庁 (JP)

# ⑫公開特許公報(A)

00特許出願公開

昭55—146806

MInt. Cl.3 H 01 B 13/00 C 25 D 5/10

識別記号

庁内整理番号 6447-5E 7602-4K

码公開 昭和55年(1980)11月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 百)

## **匈錫又は錫合金メッキ銅線の製造方法**

创特

B354-54488

@出

昭54(1979)5月2日

@発 者 鈴木智

> 日光市清滝町500番地古河電気 工業株式会社日光研究所内

@発 明者 志賀意二

> 日光市清潼町500番地古河電気 工業株式会社日光研究所内

人 古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6

番1号

人 弁理士 若林広志 MHC.

#### 2. 特許請求の範囲

銅又は銅合金素線の姿面化、ニッケル、コパル ルト又はこれ等をペースとする合金を厚さ 0.0 5 A以上電気メンキし、その上に錫又は掲音金を電 気メッキした後60%以上の被菌率まで伸線加工 することを特徴とする場又は場合金メッキ網線の 製造方法。

### 3. 発明の詳細な説明

本発明は品質の誘れた錫叉は錫合金(以下これ をSn と配す)ノンキ銅線を高い生産速度で製造 する製造方法に関するものである。

飼又は銅合金(以下これをCu と配す)線は、 耐食性及び半田袋銃性を高め、またゴム、ブラス チックのような絶縁材の被覆により生ずる品質劣 化を防止するため、その表面に Sn メッキを行な つている。Sn ノッキ方法としては、Sn の溶融 浴中にCu 脚を逝して畏雨にSn を付着せしめる

所謂ホットデップ法と翻弗化物、硅酸塩スルフア ミン酸塩、ハロゲン化物又は有機塩を主体とする公 知のメッキ浴を用いてCu 線表面にSn を塩気メ ツャする所謂メツキ法とが用いられている。

ホットデイプ法は、簡単な設備により比較的高 速度でSn メンキCu 線が得られる利点を有して いる。しかしSn メッキの厚さ調節が困難なばか りか、メツキ厚さは 0.5~2μ程度のものしか製 **逸できず、券に優れた半田接続性を付与するため、** メンキ厚さが10μ前後のものは製造できない。 またメツキ層に偏肉が生じ易いばかりか、高温処 理のためCu とSn が反応し、Cu 線とSn メツ キ層との間にCu, Sn, ( p相 )、Cu, Sn (ε相) などの金属間化合物を生取し、Sn メッキ層の有 効厚さを減少して半田接続性を低下する。更にSn は高温で酸化し易いため、溶融 Sn の表面に酸化 化よる灰状溶を発生し、多量のSn がロスとなる

メッキ法は、均一なSn メッキ膺が得られ、メ ツキ與さのコントロールも容易であり、厚さ10 Д以上のメッキもできるばかりか、Cu 線とSn メッキ 層間に前配化合物が生成することもなく、Sn の酸化によるロスもなくなり、同一メッキ厚さのSn メッキCu 線を製造するSn の消費量はホットデップ法の約半分以下となる利点を有している。しかし所望の競争まで仲鶴加工した細線状Cu 線にSn メッキを行なりため、製造速度が遅く、生産性が劣る欠点がある。

メッキ法の生産性を向上するため、大径のCu 素線KSn メッキを施し、これを所望線径まで伸 線加工することが検討された。この方法は、メッ キの配率即ち単位Cu 線重量当りのメッキ処理量 が線径K比例するところからSn メッキCu 総 の製造に適している。しかしながらSn メッキCu 総 ところからSn メッキCu 総 ところからSn メッキCu 総 が の製造に適している。しかしながらSn メッキ とことを リッキ層との間に前記金属間化合物が生成し、 は は は は が本が特に60%以上になると急速に発達してSn メッキ層の有効厚さを減少し、耐食性や半田 優祝 性などを著しく低下することが見出された。この 仲級加工による金属間化合物の生成は、前記ホッ

· ~

Sn 合金、Ni-Co-Sn 合金等の何れか少くも 一種を厚さ0.05 µ以上形成し、その上にSn を メッキすることにより、Cu と Snの直接接触に よる相互拡散を防止し、Sn メッ中級の仲線加工 にかけるメカノケミカル反応を阻止したものであ る。

ニッケル、コベルト又はこれらをベースとする合金のメッキは研弗化物、保険塩、スルファミン酸塩、塩化物等を主体とする公知のメッや浴を用い、常法に従つてメッキすればよいが、伸線加工におけるCuとSn のメカノケミカル反応を阻止するためには少なくとも0.05 μ以上の厚さにメッキする必要があり、工業的にはメッキ厚さを0.1~5 μとすることが図ましい。またSn メッキは従来と同様の公知のメッキ浴を用い、常法に従つてメッキすればよく、その厚さは伸線加工をの仕上り線径にかける所筮のSn 被覆厚さ(直常0.5~10μ)から逆算して定めればよい。

これらのメツキは操作の点から線径2~3mmの Cu 素裂について行なうことが譲ましく、メッキ トデップ法における熱拡散反応に基づく生成より も高速度で適行する。これは仲線加工を受けるSn メッキCu 額がダイス面からの圧縮力と変形応力 により生ずる化学反応で、メカノケミカル反応と 考えられる。

本発明は上記メカノケミカル反応の発見とその品質特性への影響を経験することにより種々検討した結果、Sn メッキCu 線の伸線加工によるメカノケミカル反応をCu 線とSn メッキ権の間にニッケル、コバルト又はこれ等をベースとする合金を形成することにより関止し得ることを知見し、半田接続性の優れたSn メッキCu 線をの表面に、ニッケル、コバルト又はこれ等をベースとする合金を厚さ0.05 年以上メッキし、その上にSn をメッキした後、減固率60 月以上まで伸線加工することを特徴とするものである。

即ち本発明は、Cu 素線の表面にメンキにより ニンケル、コベルト、ニンケル合金又はコベルト 合金例えばNi — Co 合金、Ni — Fo 合金、Ni—

後の伸毅加工は、銅線の伸額加工に用いる血常の 設備により行なえばよい。例えば通常の伸線機に より築種油と石ケンを主成分とする水性エマルジョンを関帝剤として、伸線速度100~30002 で、線径0.1 m又はそれ以下の所望細線に加工で きる。メンキと伸線の速度の比較からも、メンキ 後に減固率大の伸線を行う方が能率的であること は合うまでもないが、実用的な減固率では前記の メカノケミカル反応が起つてしまり。

この仲線加工において被適率60月以上の仲線加工を行なつても、Cu 朝とSn メッキ層間にメカノケミカル反応が起ることがなく、半田接続性や耐食性の優れたSn メッキCu 線を能率よく生産することができる。また軟質Sn メッキCu 線を製造する場合には、前配仲線工程にアニーラーを組み入れて仲線加工後に焼鍋してもCu と Sn の無拡散による金属間化合物の生成は起らず、半田接続性や耐食性を労化するようなこともない。

次に本発明の実施例について説明する。 実施例1.



線径2mmの軟鋼線をアルカリ電解脱弱後、希傾像で酸洗し、これに下記破酸ニッケルメッキ浴を用いて、ニッケルを種々の厚さにメッキし、次いで下配研弗化科メッキ浴を用いて、厚さ10μの科メッキを施し、これを高速度伸線機(伸線速度1200~)で伸線加工し、線径0.2mmの端メッキ鋼線(指被硬厚さ約1.0μ)を製造した。

## 偏散ニッケルメフキ浴

	•
健康ニッケル	2 4 0 g/L
・塩化ニツケル	4 5 g/L
<b>编</b>	3 0 g/L
PH	5
浴 乪	5 0 C
電視密度	3 A/dm²
硼弗化錫メンキ浴 .	
硼弗酸锑	808/2
遊離硼弗酸	2008/2
研修	158/2
帝 盘	2 0 C
電視密度	4. A/dn?

第1表から刊るように倒線表面にニンケル、コパルト又はこれ等をベースとする合金をメッキすることなく直接掲メッキを施した従来法によるものは、網を掲の相互拡散により5分間で青色化を起し、網線と掲メッキ雇間に厚さ0.36μも金属間化合物を生成している。また銅線表面に厚さ0.05μ未満(0.01μ)のニッケルメッキを行なつた後端メッキを施した比較法によるものは、10分間で青色化を起し、銅線と縄メッキ雇間には厚さ0.17μの金属間化合物を生成した。これに対し銅線に厚さ0.05μ以上のニッケルメッキを行なった後端メッキを施した本発明法1~4は何れも青色化を起さず、また銅線と縄メッキ雇間の金属間化合物の生成は全く認められなかつた。

#### 実施例 2.

実施例1の本発明法3において、伸線加工工程 にアニーラー装置を組合せ、線径0.55mmまで伸 線した装焼鈍して軟質器メンキ銅線を製造した。 これについて実施例1と同様追保銀アンモノ法に よる労色化試験及び定電流アノード番解法れよる このようにして製造した場よッキ銅線について、 35℃以下の過硫酸アンモン液(過硫酸アンモニウム10g/2、比重0.9のアンモニア水75ml/2)中に15分浸漬する過硫酸アンモン法(JIS C3002)によつて銅の溶山を見る均一性試験を行なつた。

また定理能アノード溶解法によつて金属間化合 物層の生成を調べた。その結果を第1 表に示す。

第 1 表

製造方法 Niメッキ の厚(A)	Niメッキ	40 10 14 44	金属間化合物層の厚さい	
	<b>其政均一性</b>	7相	€相	
従来法	_	5分で青色化	0.3 1	0.0 5
比較法	0.01	10分で育色化	0.1 5	0.0 2
本発明法 1	0.0 7	青色化セプ	なし	なし
• 2	0.5	•	•	•
. • 3	1.5		•	•
, 4	3.5			

10

全属間化合物の生成を調べた。その結果育色化は 起らず金属間化合物の生成も認められなかつた。 変施例3.

線径2mの軟鋼線をアルカリ電解脱脂後、希係 酸で酸洗し、これに下配のメッキ浴を用いてそれ ゼれニッケル合金を厚さ0.8 μメッキし、次いで 実施例1と同様にして厚さ4.5 μの場メッキを施 し0.6 mmまで伸線した。これらについて実施例1 と同様過硫酸アンモノ法による青色化試験及び定 電流アノード溶解法による金額間化合物の生成を 調べた。その結果例れも実施例2と同様青色化は 起らずまた金属間化合物も認められなかつた。

#### ニツケルーコバルト合金メツキ俗

健康ニッケル	200g/l
保食コバルト	3 5 g/L
食 塩	1 5 g/L
研教	2 5 g/L
PH	<b>,2</b>
浴 摄	常盘
電視察府.	3 A/d

持開昭55-146806 (4)

電着組成 ニンケル50ーコパルト50

ニッケルー場合金メツキ浴

塩化ニツケル

250g/L

塩化第1월

508/2

機性弗化アンモニウム・

50g/L

PH

٠,

浴 温 .

-

. .

3 A / d#

\_ : •

驾着组成

ニッケル35ースズ65

このように本発明によれば、半田袋院性の優れた Sn メッキCu 線を高能率で生産することができるもので、工業上顕著な効果を奏する。

特許出願人 代理人 若 林 広